



Uchwała nr RNDICh.4-7.2025
Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna
Politechniki Warszawskiej
z dnia 8 kwietnia 2025 r.
w sprawie rekomendacji Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna
dotyczących wyróżniania rozpraw doktorskich w postępowaniach ws. nadania stopnia doktora

Na podstawie §49 ust.3 pkt.1, 3-4 Statutu Politechniki Warszawskiej, uchwała się co następuje:

§1

1. Ustala się rekomendacje dotyczące wyróżniania rozpraw doktorskich w dyscyplinie nauki inżynieria chemiczna.
2. Zasady wyróżniania, o których mowa w ust. 1, określa Regulamin, stanowiący załącznik do uchwały.

§2

Traci moc Uchwała nr RNDICh.11-10.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Sekretarz Rady Naukowej Dyscypliny

dr hab. inż. Maciej Szwast
profesor uczelni

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny

prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski



Rekomendacje dotyczące wyróżniania rozpraw doktorskich w dyscyplinie naukowej inżynieria chemiczna

1. Po nadaniu stopnia naukowego doktora, Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Chemiczna może podjąć uchwałę w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej.
2. Uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Chemiczna podejmuje na pisemny wniosek komisji doktorskiej powołanej do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora.
3. Komisja doktorska może wystąpić do Rady z uchwałą ws. wniosku o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. Wszystkie recenzje rozprawy doktorskiej są pozytywne.
 2. Przebieg publicznej obrony rozprawy doktorskiej (umiejętność rzeczowego zaprezentowania swojego dorobku i odpowiedzi na pytania) został wysoko oceniony przez komisję doktorską.
 3. Wniosek o wyróżnienie został zgłoszony i uzasadniony w co najmniej jednej recenzji, a następnie został poparty przez recenzenta w trakcie posiedzenia komisji doktorskiej.
 4. Uchwała Komisji ws. wniosku o wyróżnienie rozprawy doktorskiej jest podejmowana kwalifikowaną większością głosów w głosowaniu tajnym.
 5. Spełnienie wszystkich warunków określonych w pkt. 3 nie stanowi podstawy roszczeniowej do uzyskania wyróżnienia.